## 真空型帯電液滴およびクラスタービームによる二次イオン収率

Secondary Ion Yields Produced by Vacuum-type Electrospray Droplet and Cluster Ion Beams

○二宮啓 ¹、十河真生 ³、宮山卓也 ³、坂井大輔 ³、渡邉勝己 ³、チェンリーチュイン ¹、平岡賢三 ²

(1. 山梨大院総合、2. アルバック・ファイ株式会社、3. 山梨大クリーン)

Satoshi Ninomiya<sup>1</sup>, Mauo Sogou<sup>2</sup>, Takuya Miyayama<sup>2</sup>, Daisuke Sakai<sup>2</sup>,

Katsumi Watanabe<sup>2</sup>, Lee Chuin Chen<sup>1</sup>, Kenzo Hiraoka<sup>2</sup>

(1.Univ. of Yamanashi, Interdisciplinary Graduate School, 2.ULVAC-PHI, Inc, 3.Univ. of Yamanashi, CERC)

E-mail: sninomiya@yamanashi.ac.jp

イオン衝撃(一次イオン)によって分析対象試料を脱離・イオン化(二次イオン)させ質量分析を行う二次イオン質量分析法(SIMS)においては、一次イオンの種類や加速電圧によって発生する二次イオンの種類や生成効率が大きく異なる。単原子からなる一次イオンビームを用いれば表面の微量な不純物を分析したり、高輝度な一次イオンビームによるエッチングと質量分析を併用して深さ方向の元素濃度を高感度で分析することが可能である。ただし単原子イオンビームでは有機分子そのものをイオン化する効率は極めて低く、またエッチングにより有機分子本来の化学構造が損なわれやすい。このような問題については21世紀初頭より実用化が進められた $C_{60}$ +や $B_{i_3}$ +などのクラスターイオンを用いることにより大幅に改善され、ポリマー材料など有機材料分析への応用が進められてきた。近年では複雑な構造を有する有機無機多層膜試料の深さ方向分析や生体試料において位置情報を維持したまま分析するイメージングといったより高度な分析が必要となっている。しかしながらこれらのクラスタービームでも有機分子の二次イオンを生成させる効率は十分とはいえず、またミクロン以下の高い空間分解能でイメージング分析を行うことは困難である。

有機分子をさらに効率良くイオン化したり低損傷でエッチングするための新しいイオンビームとして巨大クラスターを利用するための研究が進められている。その例として、もともとは平坦化や高速エッチングなど表面改質のための新しいイオンビームとして研究が進められてきたガスクラスターイオンビーム(GCIB)技術がある[1]。GCIB は有機材料をソフトにエッチングすることに関して極めて優れた性能を示すことから、SIMS や X 線光電子分光法における深さ方向分析にしばしば利用されるようになっている。一方、山梨大の平岡らは大気圧下のエレクトロスプレーによって発生させた帯電液滴を真空中に取り込んでイオンビームとして利用する帯電液滴衝撃(EDI)法を考案した[2]。我々はこの手法の実用性能

を向上させるため、通常は大気圧下で行う水溶液のエレ クトロスプレーを真空下で行い、それをイオンビーム源 として利用するための技術開発を進めてきた[3]。その基 盤技術をもとに試作した真空型の帯電液滴(V-EDI)銃を 飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)装置に設置 し、これまでのクラスタービームと比較してどの程度二 次イオンの生成効率を向上できるかについての評価を進 めている。図1に30kVのBi3\*および10kVのV-EDIで分 子量が 904.02 の Des-Arg<sup>9</sup>-Bradykinin を TOF-SIMS 測定 したときの結果を示す。Bi3+で分析した場合には m/z70 などの分解片イオンと比較して分子イオンそのものの相 対強度が極めて低いが、V-EDI の場合には分子イオンの 相対強度がかなり高いことがわかる。講演では V-EDI と これまでのクラスターイオンを用いた場合の二次イオン 収率を直接的に比較することにより、V-EDI の性能を評 価した結果について紹介する。

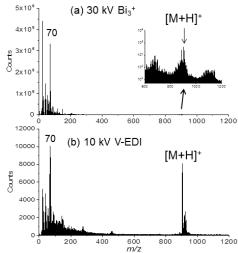


Fig. 1. SIMS spectra of Des-Arg<sup>9</sup>-Bradykinin produced by (a) 30 kV Bi<sub>3</sub><sup>+</sup> and (b) 10 kV V-EDI.

## 参考文献

- [1] I. Yamada, J. Matsuo, N. Toyoda, A. Kirkpatrick, Mat. Sci. Eng. R 2001, 34, 231.
- [2] K. Hiraoka, D. Asakawa, S. Fujimaki, A. Takamizawa, K. Mori, Eur. Phys. J. D. **2006**, 38, 225.
- [3] S. Ninomiya, L.C. Chen, H. Suzuki, Y. Sakai, K. Hiraoka, *Rapid Commun. Mass Spectrom.* **2012**, 26, 863.